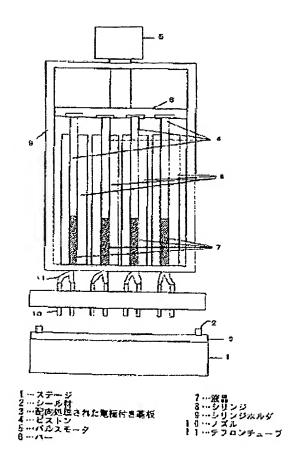
#### Abstract of JP2002258299

PROBLEM TO BE SOLVED: To permit production at a stable tact independent of the design of a liquid crystal panel. SOLUTION: In the process in which a liquid crystal 7 is dropped in a specified pattern and quantity in the region encircled by a sealing compound 2, the accuracy of a drip dropping the liquid crystal 7 is better than 0.4% and the distance between the position to be delivered by the liquid crystal 7 and the surface of a substrate dropping the liquid crystal 7 ranges from 10 to 100 &mu m. In addition, the liquid crystal 7 is filled in a syringe 8 then pushing with a pulse motor 5 a piston 4 for the syringe 8 in as much as a designated quantity drops the liquid crystal 7. Pinpoint accuracy of the drip is thereby ensured and the drop time can be shortened. This permits keeping production higher in displaying the quality and all the more stable in tact. Referring to the merits of the pulse motor 5, mechanically pushing a piston as opposed to a pneumatic pressurization and extrusion exerts a less influence on the viscosity of a liquid crystal and the parameters under control can be determined simply by the number of pulses which is output to a motor resulting in an increased accuracy.



(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-258299

(P2002-258299A)

(43)公開日 平成14年9月11日(2002.9.11)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
G02F	1/1341		G 0 2 F	1/1341		2H089
	1/1333	500		1/1333	500	2H090
	1/1339	505		1/1339	505	

審査請求 有 請求項の数10 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特顏2001-53879(P2001-53879)	(71)出願人	000005821 松下質器産業株式会社
(22)出顧日	平成13年2月28日(2001.2.28)		大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者	
		(72)発明者	山田 佳照 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(74)代理人	100076174 弁理士 宮井 暎夫

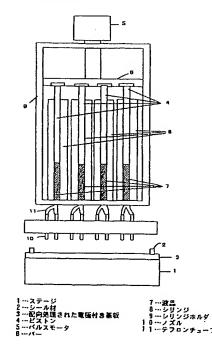
最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 液晶表示装置の製造方法および製造装置ならびに液晶表示装置

### (57)【要約】

【課題】 液晶パネルの設計に関係なく安定したタクトで生産できる。

【解決手段】 シール材2で囲まれた領域内に所定のパターンで所定の量の液晶7を滴下する工程において、液晶7を滴下する滴下量の精度が0.4%以内で、液晶7の吐出位置から液晶7を滴下する基板面との距離が10から100μmの範囲にある。また、液晶7をシリンジ8に充填してこのシリンジ8のピストン4をパルスモータ5で所定量押すことで液晶7を滴下する。これにより、滴下量の精度が高く、滴下時間の短縮も図れることから表示品位が高く安定したタクトでの生産が可能となる。パルスモータ5のメリットは、エアーによる加圧押し出しとは異なり、機械的にピストンを押すことから、液晶の粘度による影響が少ないため制御するパラメータがモータに出力するパルス数だけで決定できるため精度が向上する。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶パネルを構成する配向処理を施した 一対の電極付き基板のうち、少なくとも一方の基板に液 晶パネルのギャップを決定するためのスペーサ材を配置 する工程と、少なくとも一方の基板に、一対の基板を接 着して液晶を封止するための紫外線硬化型シール材を形 成する工程と、前記シール材で囲まれた領域内に所定の パターンで所定の量の液晶を滴下する工程と、前記一対 の基板のアライメントを行い、減圧下で貼り合わせ液晶 パネルを形成する工程と、この液晶パネルのシール材以 外の部分を遮光し、紫外線を照射することによりシール 材を硬化する工程と、液晶の配向を安定させ液晶パネル 内の気泡を消滅するために液晶のNI点以上の温度で1 時間以上の熱アニールを行う工程とを含み、前記液晶を 滴下する工程において、液晶を滴下する滴下量の精度が 0.4%以内で、液晶の吐出位置から液晶を滴下する基 板面との距離が10から100µmの範囲にあることを 特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項2】 液晶をシリンジに充填してこのシリンジのピストンをパルスモータで所定量押すことで液晶を滴下する請求項1記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項3】 シリンジの本数、サイズ、およびシリンジに設けた液晶を吐出するノズルの数とピッチを調整可能とする請求項2記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項4】 ノズルの先端部分がテフロン (登録商標) 樹脂でコーティングされている請求項3記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項5】 圧電素子を設けた液晶吐出装置を用いて 液晶を滴下する請求項1記載の液晶表示装置の製造方 法。

【請求項6】 配向処理を施した一対の電極付き基板のうちシール材を形成した少なくとも一方の基板を真空吸着により固定するステージと、このステージの上方に配置され液晶を基板面に滴下する滴下ユニットとを備え、前記滴下ユニットは、液晶を充填したシリンジと、このシリンジのピストンの移動を制御するパルスモータと、前記シリンジと連結され液晶を吐出するノズルとを有することを特徴とする液晶表示装置の製造装置。

【請求項7】 シリンジの本数、サイズ、およびノズルの数とピッチを調整できる機能を有した請求項6記載の液晶表示装置の製造装置。

【請求項8】 ノズルの先端部分がテフロン樹脂でコーティングされている請求項6または7記載の液晶表示装置の製造装置。

【請求項9】 配向処理を施した一対の電極付き基板の うちシール材を形成した少なくとも一方の基板を真空吸 着により固定するステージと、このステージの上方に配 置され液晶を基板面に滴下する滴下ユニットとを備え、 滴下ユニットは、圧電素子を設けた液晶吐出装置を用い て液晶を滴下する機能を有したことを特徴とする液晶表 示装置の製造装置。

【請求項10】 請求項1.2,3.4または5記載の 液晶表示装置の製造方法を用いて形成した液晶表示装 習.

【発明の詳細な説明】

[0001]

[0004]

【発明の属する技術分野】この発明は、多くの電子機器の表示装置として用いることのできる液晶表示装置の製造方法および製造装置ならびに液晶表示装置に関する。 【0002】

【従来の技術】従来液晶パネルの製造方法には真空注入 工法が使用されている。この真空注入工法は、一対の配 向処理を施した電極付き基板のうち、少なくとも一方の 基板に液晶パネルのギャップを決定するためのスペーサ 材を配置、形成する工程と、少なくとも一方の基板に、 一対の基板を接着、固定し、液晶を封止するための熱硬 化型シール材を、液晶を注入するための注入口があるよ うに形成する工程と、前記2枚の基板のアライメントを 行った後、基板を貼り合せシール材が均一に所定のギャ ップとなるように押圧する工程と、シール材を熱硬化す る工程と、必要な端子部分だけを残して割断し液晶セル を作成する工程と、この液晶セルと液晶を真空チャンバ 内に設置し、チャンバ内を減圧にした後液晶セルと液晶 を接触する工程と、チャンバ内を大気圧に開放し液晶を セル内に充填する工程と、液晶を充填したセルの面内を 均一に加圧し不必要な液晶を抑し出すことにより均一な セルギャップを形成する工程と、液晶の注入口を紫外線 硬化型樹脂で封口する工程とを含むことを特徴としてい

【0003】この真空注入工法では、液晶のセル内への充填が、大気圧による液晶の押し上げと、液晶の毛管現象を利用したものであり、液晶パネルのサイズ、液晶セルのギャップ、液晶の配向、液晶の粘度によって注入時間が大きく変化することから生産管理が困難である。

【発明が解決しようとする課題】上記のように従来の真空注入工法では、液晶の充填にかかる時間が不安定であり生産管理が困難である。特に今後、大画面の液晶パネル、及び大面積の基板への小型パネルの多丁付けバターンといった設計を実現しようとした場合、液晶注入用の設備の数を増加する必要がある。

【0005】したがって、この発明の目的は、上記課題を解決するもので、液晶パネルの設計に関係なく安定したタクトで生産できる液晶表示装置の製造方法および製造装置ならびに液晶表示装置を提供することである。 【0006】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため にこの発明の請求項1記載の液晶表示装置の製造装置 は、液晶パネルを構成する配向処理を施した一対の電極 付き基板のうち、少なくとも一方の基板に液晶パネルの ギャップを決定するためのスペーサ材を配置する工程と、少なくとも一方の基板に、一対の基板を接着して液晶を封止するための紫外線硬化型シール材を形成する工程と、前記シール材で囲まれた領域内に所定のパターンで所定の量の液晶を滴下する工程と、前記一対の基板のアライメントを行い、減圧下で貼り合わせ液晶パネルを形成する工程と、この液晶パネルのシール材以外の部分を遮光し、紫外線を照射することによりシール材を硬化する工程と、液晶の配向を安定させ液晶パネル内の気泡を消滅するために液晶のNI点以上の温度で1時間以上の熱アニールを行う工程とを含み、前記液晶を滴下する工程において、液晶を滴下する滴下量の精度が0.4%以内で、液晶の吐出位置から液晶を滴下する基板面との距離が10から100μmの範囲にある。

【0007】このように、シール材で囲まれた領域内に 所定のパターンで所定の量の液晶を滴下する工程を含 み、この工程において、液晶を滴下する滴下量の精度が 0.4%以内で、液晶の吐出位置から液晶を滴下する基 板面との距離が10から100µmの範囲にあるので、 滴下量の精度が高く、滴下時間の短縮も図れることから 表示品位が高く安定したタクトでの生産が可能となる。 また、滴下工法の場合、液晶が吐出されるノズルが配向 処理された基板と接触することによる配向傷が発生する 危険性があり、この危険性を回避するにあたり、ノズル と基板との距離を10μm以上とることで配向傷を防止 できる。また、ノズルと基板との距離を100μm以下 とすることで滴下時間の短縮に寄与する。なお、ノズル と基板との距離が100μm以上では液晶が基板と接触 する可能性が低い。また、液晶を滴下する滴下量の精度 の基準となる0.4%は、パネルのギャップ精度を生 0.1μm以下とするために必要な精度である。ただ し、圧電素子の場合は厳密な規定はない。

【0008】この製造方法によりタクトの安定化が可能となり、しかもギャップ精度、及び高歩留りの液晶表示 装置の製造方法を提供することができる。

【0009】請求項2記載の液晶表示装置の製造方法は、請求項1において、液晶をシリンジに充填してこのシリンジのピストンをバルスモータで所定量押すことで液晶を滴下する。このように、液晶をシリンジに充填してこのシリンジのピストンをバルスモータで所定量押すことで液晶を滴下するので、滴下量の精度の向上を図とかできる。パルスモータのメリットは、エアーにる加圧押し出しとは異なり、機械的にピストンを押するとから、液晶の粘度による影響が少ないため制御するパラメータがモータに出力するバルス数だけで決定できる点である。このパルス数だけモータが回転することに流下することができる。また、シリンジの数を増加する際にも1個のパルスモータで複数のピストンを押すことが可能なことから有効である。

【0010】請求項3記載の液晶表示装置の製造方法は、請求項2において、シリンジの本数、サイズ、およびシリンジに設けた液晶を吐出するノズルの数とピッチを調整可能とする。このように、シリンジの本数、サイズ、およびシリンジに設けた液晶を吐出するノズルの数とピッチを調整可能とするので、一つの基板内に多種多様な設計のパネルが配置されている場合でもシリンジの内径を適宜変化させ、ノズルの位置を調整することにより対応することができる。

【0011】請求項4記載の液晶表示装置の製造方法は、請求項3において、ノズルの先端部分がテフロン樹脂でコーティングされている。このように、ノズルの先端部分がテフロン樹脂でコーティングされているので、仮にノズルが基板と接触しても配向傷などが生じない。【0012】請求項5記載の液晶表示装置の製造方法は、請求項1において、圧電素子を設けた液晶吐出装置を用いて液晶を滴下する。このように、圧電素子を設けた液晶吐出装置を用いて液晶を滴下しても同様の効果が得られる。

【0013】請求項6記載の液晶表示装置の製造装置は、配向処理を施した一対の電極付き基板のうちシール材を形成した少なくとも一方の基板を真空吸着により固定するステージと、このステージの上方に配置され液晶を基板面に滴下する滴下ユニットとを備え、前記滴下ユニットは、液晶を充填したシリンジと、このシリンジのピストンの移動を制御するパルスモータと、前記シリンジと連結され液晶を吐出するノズルとを有する。

【0014】このように、滴下ユニットは、液晶を充填したシリンジと、このシリンジのピストンの移動を制御するパルスモータと、シリンジと連結され液晶を吐出するノズルとを有するので、滴下量を制御するためにパルスモータでピストンを機械的に押すことにより精度の向上を図ることができる。

【0015】このパルスモータのメリットは、エアーによる加圧押し出しとは異なり、機械的にピストンを押すことから、液晶の粘度による影響が少ないため制御するパラメータがモータに出力するパルス数だけで決定できる点である。このパルス数だけモータが回転することによりピストンを押しその体積変化分だけの液晶を基板上に滴下することができる。また、シリンジの数を増加する際にも1個のパルスモータで複数のピストンを押すことが可能なことから有効である。

【0016】また、一定の回転量であればシリンジの内径サイズに比例して滴下量が変化するため、微少なバネル内の滴下量をコントロールするには、シリンジの内径サイズとパルスモータの回転量(パルス数)で精度良く制御できる。

【0017】請求項7記載の液晶表示装置の製造装置は、請求項6において、シリンジの本数、サイズ、およびノズルの数とピッチを調整できる機能を有した。この

ように、シリンジの本数、サイズ、およびノズルの数と ピッチを調整できる機能を有しているので、一つの基板 内に多種多様な設計のパネルが配置されている場合でも シリンジの内径を適宜変化させ、ノズルの位置を調整す ることにより対応することができる。

【0018】請求項8記載の液晶表示装置の製造装置は、請求項6または7において、ノズルの先端部分がテフロン樹脂でコーティングされている。このように、ノズルの先端部分がテフロン樹脂でコーティングされているので、仮にノズルが基板と接触しても配向傷などが生上難い。

【0019】請求項9記載の液晶表示装置の製造装置は、配向処理を施した一対の電極付き基板のうちシール材を形成した少なくとも一方の基板を真空吸着により固定するステージと、このステージの上方に配置され液晶を基板面に滴下する滴下ユニットとを備え、滴下ユニットは、圧電素子を設けた液晶吐出装置を用いて液晶を滴下する機能を有した。このように、滴下ユニットは、圧電素子を設けた液晶吐出装置を用いて液晶を滴下する機能を有していても同様の効果が得られる。

【0020】請求項10記載の液晶表示装置は、請求項1,2,3,4または5記載の液晶表示装置の製造方法を用いて形成した。このように、請求項1,2,3,4または5記載の液晶表示装置の製造方法を用いて形成したので、表示状態にリング状のむらの滴下痕が目だたない表示品質の優れた液晶表示装置を提供できる。

### [0021]

【発明の実施の形態】この発明の実施の形態を図1~図 5に基づいて説明する。図1はこの発明の実施の形態の 液晶滴下装置の概略図である。

【0022】図1に示すように、上下左右に移動可能なステージ1にシール材2を形成した配向処理を施した電極付き基板3をのせ、ステージ1と基板3は真空吸着により固定する。そしてこのステージ1の上方に滴下ユニットがある。この滴下ユニットは、液晶7を充填したシリンジ8と、ピストン4の移動を制御するパルスモータ5と、ピストン4にパルスモータ5の回転を伝達するためのバー6と、シリンジ8を固定するシリンジホルグ9と、シリンジ8と連結され液晶7を吐出するノズル10と、シリンジ8とノズル10を配置した滴下ヘッド12とから構成されている。また、シリンジ8の本数、サイズ、およびノズル10の数とピッチを調整できる機能を有している。ノズル10の先端部分はテフロン樹脂でコーティングされている。

【0023】次に実際に液晶を滴下して液晶表示装置を 製造する製造方法について説明する。すなわちこの液晶 表示装置の製造方法は、液晶パネルを構成する配向処理 を施した一対の電極付き基板3のうち、少なくとも一方 の基板3に液晶パネルのギャップを決定するためのスペ ーサ材を配置する工程と、少なくとも一方の基板3に、一対の基板3を接着して液晶を封止するための(メタ)アクリレート系、またはエボキシ系紫外線硬化型シール材2を形成する工程と、シール材2で囲まれた領域内に所定のバターンで所定の量の液晶7を流下する工程と、一対の基板3のアライメントを行い、0.8トール以下の減圧下で貼り合わせ液晶パネルを形成する工程と、この液晶パネルのシール材2以外の部分を遮光し、紫外線を照射することによりシール材2を硬化する工程と、液晶7の配向を安定させ液晶パネル内の気泡を消滅するために液晶7のNI点以上の温度で1時間以上の熱アニールを行う工程とを含む。

【0024】また液晶滴下工程において、液晶7をシリンジ8に充填してこのシリンジ8のピストン4をパルスモータ5で所定量押すことで液晶7を滴下する。液晶7を滴下する滴下量の精度は0.4%以内で、液晶7を滴下する時間は3分以内で、液晶7の吐出位置であるノズル先端部分から液晶7を滴下する基板面との距離は10から100μmの範囲にある。この場合、ステージ1がノズル10と基板3との距離が10から100μm以内にくるように上方向に移動する。次にパルスモータ5が所定のパルス数だけ回転しピストン4を押す。このときシリンジ8内の液晶7が変化した体積分だけノズル10から基板3へ滴下される。そしてステージ1が下方へ移動し、次のポイントへ平行移動する仕組みになっている。

【0025】ここで、今回使用したバルスモータとピストンを押すストローク量の関係は、1バルスで10μmである。図2はこのバルスモータを用いた場合、10パルス回転したときの液晶の滴下量がシリンジの内径を0.1,0.5,1,5mmと変化したときの関係を測定したグラフである。

【0026】このグラフからわかるように、一定の回転 量であればシリンジの内径サイズに比例して滴下量が変 化することがわかる。従って微少なパネル内の滴下量を コントロールするには、シリンジの内径サイズとパルス モータの回転量 (パルス数) で精度良く制御できる。 【0027】ここで実際に13インチのXGA仕様のT FTパネルを滴下工法で試作した。このパネルでの液晶 量は、縦240mm×横310mm×セルギャップ5μ m=372m1となる。ここで滴下パターンは、図3. 4に示す2パターンを行った。このとき図3を滴下パタ ーンA、図4を滴下パターンBとする。滴下パターンA では、1点の滴下量が372ml÷(24点×60点) =0.258m1、滴下パターンBでは372m1÷ (46点×60点)=0.135mlとなる。なお、滴 下パターンAでは、縦方向のピッチ9mm、横方向のピ ッチ4.65mm、1コーナ部の滴下点の位置はシール 材2からの距離が縦方向17.8mm、横方向16.5 mmであり、滴下パターンBでは、縦方向のピッチ5.

Omm、横方向のピッチ5.0mm、1コーナ部の滴下点の位置はシール材2からの距離が縦方向5.0mm、 横方向5.0mmである。

【0028】従って滴下パターンAでは、φ1.0mmのシリンジを用いて33パルスをパルスモータに印加すれば滴下量は(33パルス×0.00785ml)×(24点×60点)=373.032mlで372ml±0.4%の範囲に入っている。次に滴下パターンBでは、(17パルス×0.00785ml)×(46点×60点)+(17パルス×0.0019625ml)×(2点×60点)=372.3mlとなりこの場合も372ml±0.4%の範囲に入る。ここで滴下パターンBでは、1stでφ1.0mmのシリンジで滴下を行い、2ndでφ0.5mmのシリンジを用いて図面上下の端の列に滴下を行うことにより、滴下量を精度良く調整することができる。ここで、滴下パターンと表示品位に対して表1に示す。

[0029]

# 【表1】

表示不良	滴下バタ	アーン
	Α	В
面内むら	0	0
面内残気泡	×	0

【0030】この結果から滴下パターンAでは、シールから滴下点の距離が16.5mmと遠いためパネルコーナ部の気泡が消滅できなかった。また面内むらに関しては、滴下点のピッチが10mm以内であることから発生しなかった。

【0031】今回、液晶の滴下を行うに当たり、1本のシリンジからノズル2本に連結して行い、滴下パターンAでは12本、Bでは23本シリンジを並列に配置した。更に滴下パターンBでは2ndの滴下として、1本のシリンジを別途用意して同様にノズル2本に連結して行った。そして、滴下パターンAでは、1点滴下に1秒時間がかかっているので、1秒×60点で1分間で終了している。また滴下パターンBでは、2分で終了している。この滴下する時間が3分を超えると電圧印加時に滴下点の部分にリング状のむらが発生し、表示品位を損なう。

【0032】また図5に示すように、1枚の基板3内に複数のパターンをもつパネル(7.8型、13型)2 0、21が設計されている場合でも、滴下ピッチとパネル20、21間のピッチとの設計の整合性をとれば、シリンジのサイズ、本数の調整で一つの装置で同時に複数のパネルの生産が可能となり、生産ロスの低減を図ることができる。

【0033】なお、滴下ユニットは、圧電素子を設けた 液晶吐出装置を用いて液晶を滴下する機能を有してもよ 11.

### [0034]

【発明の効果】この発明の請求項1記載の液晶表示装置 の製造方法によれば、シール材で囲まれた領域内に所定 のパターンで所定の量の液晶を滴下する工程を含み、こ の工程において、液晶を滴下する滴下量の精度が0.4 %以内で、液晶の吐出位置から液晶を滴下する基板面と の距離が10から100µmの範囲にあるので、滴下量 の精度が高く、滴下時間の短縮も図れることから表示品 位が高く安定したタクトでの生産が可能となる。また、 滴下工法の場合、液晶が吐出されるノズルが配向処理さ れた基板と接触することによる配向傷が発生する危険性 があり、この危険性を回避するにあたり、ノズルと基板 との距離を 10 μm以上とることで配向傷を防止でき る。また、ノズルと基板との距離を100µm以下とす ることで滴下時間の短縮に寄与する。こうして作成され た液晶パネルは表示品位の高いものとなり、しかも一枚 の基板に複数のパターンのパネルを配置することも可能 で生産ロスが無く、安定したタクトのもと生産できるた め、生産管理も容易になる。

【0035】請求項2では、液晶をシリンジに充填してこのシリンジのピストンをパルスモータで所定量押すことで液晶を滴下するので、滴下量の精度の向上を図ることができる。パルスモータのメリットは、エアーによる加圧押し出しとは異なり、機械的にピストンを押すことから、液晶の粘度による影響が少ないため制御するパラメータがモータに出力するパルス数だけで決定できる点である。このパルス数だけモータが回転することによりピストンを押しその体積変化分だけの液晶を基板上に滴下することができる。また、シリンジの数を増加する際にも1個のパルスモータで複数のピストンを押すことが可能なことから有効である。

【0036】請求項3では、シリンジの本数、サイズ、およびシリンジに設けた液晶を吐出するノズルの数とピッチを調整可能とするので、一つの基板内に多種多様な設計のパネルが配置されている場合でもシリンジの内径を適宜変化させ、ノズルの位置を調整することにより対応することができる。

【0037】請求項4では、ノズルの先端部分がテフロン樹脂でコーティングされているので、仮にノズルが基板と接触しても配向傷などが生じない。

【0038】請求項5では、圧電素子を設けた液晶吐出装置を用いて液晶を滴下しても同様の効果が得られる。 【0039】この発明の請求項6記載の液晶表示装置の製造装置によれば、滴下ユニットは、液晶を充填したシリンジと、このシリンジのピストンの移動を制御するパルスモータと、シリンジと連結され液晶を吐出するノズルとを有するので、滴下量を制御するためにパルスモータでピストンを機械的に押すことにより精度の向上を図ることができる。 【0040】このパルスモータのメリットは、エアーによる加圧押し出しとは異なり、機械的にピストンを押すことから、液晶の粘度による影響が少ないため制御するパラメータがモータに出力するパルス数だけで決定できる点である。このパルス数だけモータが回転することによりピストンを押しその体積変化分だけの液晶を基板上に滴下することができる。また、シリンジの数を増加する際にも1個のパルスモータで複数のピストンを押すことが可能なことから有効である。

【0041】また、一定の回転量であればシリンジの内径サイズに比例して滴下量が変化するため、微少なパネル内の滴下量をコントロールするには、シリンジの内径サイズとパルスモータの回転量(パルス数)で精度良く制御できる。

【0042】請求項7では、シリンジの本数、サイズ、およびノズルの数とピッチを調整できる機能を有しているので、一つの基板内に多種多様な設計のパネルが配置されている場合でもシリンジの内径を適宜変化させ、ノズルの位置を調整することにより対応することができる。

【0043】請求項8では、ノズルの先端部分がテフロン樹脂でコーティングされているので、仮にノズルが基板と接触しても配向傷などが生じ難い。

【0044】この発明の請求項9記載の液晶表示装置の 製造装置によれば、滴下ユニットは、圧電素子を設けた 液晶吐出装置を用いて液晶を滴下する機能を有していて も同様の効果が得られる。 【0045】この発明の請求項10記載の液晶表示装置によれば、請求項1,2,3,4または5記載の液晶表示装置の製造方法を用いて形成したので、表示状態にリング状のむらの滴下痕が目だたない表示品質の優れた液晶表示装置を提供できる。

### 【図面の簡単な説明】

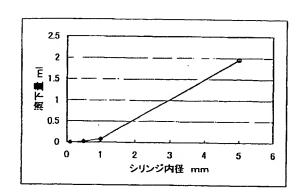
- 【図1】この発明の実施の形態の液晶滴下装置の概略図
- 【図2】この発明の実施の形態における滴下用シリンジ の内径と滴下量の関係を示すグラフ
- 【図3】この発明の実施の形態における滴下パターンA の説明図
- 【図4】この発明の実施の形態における滴下パターンB の説明図

【図5】この発明の実施の形態における複数のバネルバターンを配置した基板の概略図

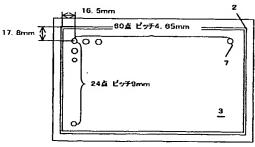
### 【符号の説明】

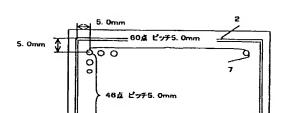
- 1 ステージ
- 2 シール材
- 3 配向処理された電極付き基板
- 4 ピストン
- 5 パルスモータ
- 6 バー
- 7 液晶
- 8 シリンジ
- 9 シリンジホルダ
- 10 ノズル
- 11 テフロンチューブ

【図2】



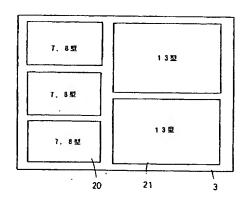
## 【図3】





【図4】

【図5】



フロントページの続き

(72) 発明者 松川 秀樹 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 Fターム(参考) 2H089 NA24 NA25 QA12 2H090 JC11 LA02